

# 國立臺灣師範大學「奇鈦科技獎學金」設置辦法

民國 109 年 9 月 29 日 109 學年度第 1 學期第 3 次研發小組訂定  
民國 108 年 03 月 19 日 107 學年度第 2 學期第 1 次研發小組修正後通過  
民國 107 年 01 月 16 日 106 學年度第 1 學期第 4 次研發小組修正後通過  
民國 107 年 03 月 06 日 106 學年度第 2 學期第 1 次研發小組修正後通過  
民國 113 年 09 月 06 日 113 學年度第 1 學期第 1 次研發暨空間小組會議修正後通過

一、緣起：奇鈦科技股份有限公司為鼓勵成績優異學生，自 2018 年 9 月份起在本校化學系設置「奇鈦科技獎學金」。

二、名額：每學年 6 名為原則。

三、金額：每名新臺幣 1 萬元。

四、申請資格：

- (一) 本系在學學士班學生。
- (二) 大學部二、三、四年級，每年級各二名。
- (三) 前一學年學業成績總平均 GPA3.0 分以上。
- (四) 在工業界有實習經驗者優先。
- (五) 大學部二年級以普通化學成績高者優先；大學部三、四年級以有機化學成績高者優先。

五、申請時間及程序：

- (一) 每學年辦理一次，申請期間以本系網站公告為準。
- (二) 凡符合資格者，請填妥申請表並檢具下列文件提出申請
  1. 申請表。
  2. 提供當學期在學證明。
  3. 前一學年成績單。

六、評審方式：由化學系研發暨空間小組會議進行評審決定。

七、頒獎：將邀請奇鈦科技相關人員頒發獎狀，獎學金將直接撥入學生帳戶。

八、附則：

- (一) 逾申請期限、文件不全、或有其他資格不符情形者，將不予審核。申請檢附之文件概不退還。
- (二) 獎學金申請表格可至「國立臺灣師範大學化學系」網站內下載。

九、本辦法經化學系研發暨空間小組會議通過後施行，修訂時亦同。